# CC BY

http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-6-37-44

Оригинальная статья Original paper

УДК 621.385.6

# ГЕЛИТРОН: РАБОТА НА ВЫСОКИХ ГАРМОНИКАХ ОРБИТАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ И РЕЖИМ ФАЗОВОЙ СЕЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ

# А. А. КУРАЕВ, В. В. МАТВЕЕНКО

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (г. Минск, Республика Беларусь)

Поступила в редакцию 01.06.2023

© Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2023 Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 2023

Аннотация. Исследованы возможности улучшения выходных характеристик гелитрона в двух направлениях – повышение КПД в режиме фазовой селекции электронов и увеличение рабочей частоты за счет использования многоламельной электродинамической системы (увеличение азимутального индекса *n* рабочей моды). Полученные в процессе экспериментов результаты свидетельствуют об уникальных возможностях работы гелитрона на очень высоких гармониках орбитальной частоты электронов: вплоть до n = 96прибор имеет приемлемый КПД для генераторов малой мощности в режиме фазовой селекции электронов. Это открывает перспективы применения подобного генератора в миллиметровом диапазоне длин волн. Однако в данном диапазоне следует вместо высокочастотной многоламельной линии использовать азимутально гофрированный стержень с глубиной продольных канавок  $\Delta r = \lambda/4$ . Это наиболее эффективно в обеспечении теплового режима.

Ключевые слова: гелитрон, высокие гармоники орбитальной частоты, режим фазовой селекции, КПД.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования. Кураев, А. А. Гелитрон: работа на высоких гармониках орбитальной частоты и режим фазовой селекции электронов / А. А. Кураев, В. В. Матвеенко // Доклады БГУИР. 2023. Т. 21, № 6. С. 37–44. http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-6-37-44.

# HELITRON: OPERATION AT HIGH FREQUENCY ORBITAL HARMONICS AND THE MODE OF ELECTRON PHASE SELECTION

# ALEXANDER A. KURAYEV, VLADIMIR V. MATVEYENKA

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Minsk, Republic of Belarus)

Submitted 01.06.2023

Abstract. The possibilities of improving the output characteristics of the helitron in two directions have been studied – increasing the efficiency in the phase selection mode of electrons and increasing the operating frequency through the use of a multi-lamella electrodynamic system (increasing the azimuthal index *n* of the operating mode). The results obtained during the experiments indicate the unique capabilities of the helitron at very high harmonics of the electron orbital frequency: up to n = 96, the device has an acceptable efficiency for low-power generators in the electron phase selection mode. This opens up prospects for using such a generator in the millimeter wavelength range. However, in this range, instead of a high-frequency multi-lamella line, an azimuthally corrugated rod with a depth of longitudinal grooves  $\Delta r = \lambda/4$  should be used. This is most effective in providing thermal conditions.

Keywords: helitron, extremely high frequency orbital electron harmonics, phase selection mode, efficiency.

Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

**For citation.** Kurayev A. A., Matveyenka V. V. (2023) Helitron: Operation at High Frequency Orbital Harmonics and the Mode of Electron Phase Selection. *Doklady BGUIR*. 21 (6), 37–44. http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-6-37-44 (in Russian).

## Введение

Гелитрон был предложен в 1958 г. [1] и в последующие годы подробно исследовался теоретически (в основном в пределах линейных моделей) и экспериментально [2–7]. Он обладает преимуществом перед электронными приборами СВЧ О- и М-типов, поскольку в нем используется центробежно-электростатическая фокусировка электронного потока [8], и тяжелые системы магнитной фокусировки не нужны. Предложенный D. A. Wotkins и G. Wada [1] гелитрон представляет собой электронный прибор с центробежно-электростатической фокусировкой. Электронный поток радиусом  $r_0$  имеет азимутальную  $v_{\phi} = r_0 \omega_c (\omega_c - орбитальная частота вращения электронов) и продольную <math>v_z$  скорости. Траектория электронов представляет собой спираль, расположенную между высокочастотной (ВЧ) многоламельной линией радиусом  $b_1$  и экраном радиусом  $b_2$  (отсю-

да название helical – спиральный). Орбитальная частота определяется из выражения  $\omega_c = \sqrt{\frac{eU_0}{mr_0^2}}$ ,

где *e*, *m* – заряд и масса электрона;  $U_0 = \frac{\Delta U}{\ln(b_1/b_2)}$ ;  $\Delta U$  – разность потенциалов между ВЧ-линией и экраном. Таким образом, частотой  $\omega_c$  можно управлять с помощью напряжения  $\Delta U$ , т. е. частота гелитрона в режиме генерации, определяемая как  $n\omega_c$  (*n* – число пар ламелей ВЧ-линии (азимутальный индекс рабочей моды)), может меняться с изменением  $\Delta U$ . В режиме регенеративного усиления таким же образом меняется частотный диапазон полосы усиления. Следовательно, гелитрон имеет два преимущества: отсутствие габаритной и тяжелой системы магнитной фокусировки электронного потока и наличие электрической (безынерционной) перестройки. Кроме того, частота генерации или узкая полоса усиления в регенеративном режиме гелитрона перестраиваются электрически, и гладкость частотной характеристики определяется короткой длиной ВЧ-системы. Также многоламельная электродинамическая система гелитрона создает естественную селекцию рабочей моды на высоких гармониках частоты вращения электронов  $\omega_c$ , в отличие от гирорезонансных приборов с гладкими электродинамическими системами.

Благодаря перечисленным преимуществам гелитрон в 60-е и начале 70-х годов прошлого века нашел широкое применение в бортовых системах радиопротиводействия радиолокационных станций противовоздушной обороны, а также в системах наведения и захвата целей. Однако с середины 1970-х твердотельные модули вытеснили все электровакуумные (ЭВП) СВЧ-усилители и генераторы малой и средней мощности в наземной и бортовой электронике. Но техническая мысль развивается по спирали, подобно движению электронов в гелитроне. Примеры хорошо известны: паровой двигатель во флоте в начале XX века был замещен дизельным, но в конце XX века паровой двигатель вернулся на флот в виде паровой турбины, только вместо угля – атомный реактор. Первыми автомобилями 1893 года были электромобили [9] со свинцовыми аккумуляторами, но их быстро вытеснили автомобили с двигателями внутреннего сгорания. А теперь наступает век электромобилей. Такая же ситуация с гелитроном и ЭВП СВЧ. Появление СВЧ-пушки резко изменило ситуацию. Ее субнаносекундные электромагнитные импульсы мощностью 1–10 ГВт, беспрепятственно проникающие через блокирующие устройства, наносят физическое и функциональное поражение твердотельным модулям. ЭВП СВЧ не имеют физического поражения, а функциональное происходит только в момент действия импульса (распыляется электронный поток, затем фокусировка восстанавливается). То же самое относится к действию электромагнитного импульса при ядерном взрыве. Поэтому происходит «возвращение» ЭВП СВЧ в оборонную электронику, возрождаются исследования, разработки и производство различных типов этих приборов с улучшенными выходными параметрами [10]. Это касается и гелитрона.

Настоящая статья посвящена исследованию возможностей улучшения выходных характеристик гелитрона в двух направлениях: повышение КПД в режиме фазовой селекции электронов и увеличение рабочей частоты за счет использования многоламельной электродинамической системы (увеличение азимутального индекса *n* рабочей моды). На рис. 1 изображена схема экспериментального макета гелитрона с обращенной электронной оптикой и азимутальным индексом рабочей моды n = 1 (двухпроводная линия внутри экрана).



**Рис. 1.** Схема конструкции гелитрона **Fig. 1.** Construction diagram of the helitron

На рис. 1 приведены следующие обозначения: 1 – кольцевой катод с внутренней эмитирующей поверхностью; 2 – кольцевые электроды, формирующие электронный поток, изготовлены из стали АРМКО – магнитопроводящего материала; 3, 4 – кольцевой анод и направляющий электрод соответственно, изготовленные из немагнитной нержавеющей стали 1ХН9Т; 5 – вращающийся электронный поток; 6 – внешний кольцевой магнит; 7 – внутренняя двухпроводная линия, изготовленная из тантала (Ta<sup>181</sup>); 8 – внешний цилиндрический экран, изготовленный из меди; 9 – медный коллектор; 10, 11 – изоляторы из радиотехнической керамики 22ХС, спаянные вакуумно-плотно с металлическими элементами конструкции; 12 – двухпроводный вывод сигнала. Следует отметить, что изолятор 11 не спаян с изолятором 7, имеется запас лифта для линии 7 при ее разогреве.

На рис. 2 изображена фотография элементов внутренней двухпроводной линии (рис. 1, поз. 7). Формирование электронного потока (рис. 1) происходит следующим образом: эмитируемые с поверхности катода электроны формируются в радиальный поток полями электронной линзы, образуемой электродами 2 и анодами 3, и одновременно отклоняются в азимутальном направлении магнитной системой 6–2. Далее поток ускоряется полем внутренней двухпроводной линии и направляется полем электрода 4 в область взаимодействия, где осуществляется центробежноэлектрическая фокусировка электронов за счет разности потенциалов между внешним цилиндрическим экраном и внутренней двухпроводной линией.



Рис. 2. Элементы двухпроводной внутренней линии гелитрона Fig. 2. The elements of helitron two-wire internal line

Тантал в качестве материала для внутренней двухпроводной линии был выбран по следующим причинам:

1) предполагался режим работы гелитрона с фазовой селекцией электронов с осаждением их на внутреннюю линию, что могло привести к ее сильному разогреву; тантал же – один из наиболее тугоплавких металлов (температура плавления 3000 °C);

2) легко обрабатывается (например, штамповкой), в отличие от вольфрама;

3) обладает уникальным свойством: при нагревании он адсорбирует газы H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> и другие с образованием твердых растворов.

Последнее очень важно для экспериментальных макетов: остаточные газы легко удаляются, и необходимый уровень вакуума (менее 10<sup>-6</sup> мм рт. ст.) сохраняется.

На рис. 3 изображены поперечные сечения области взаимодействия гелитронов.



Рис. 3. Поперечное сечение гелитрона: a - для описываемой конструкции с азимутальным индексом <math>n = 1, число ламелей 2; b - в общем случае при рабочей моде с n, число ламелей 2n;  $U_m$  – напряжение ВЧ-поля между ламелями;  $b_1$  – внешний радиус многопроводной линии;  $b_2$  – внутренний радиус экрана;  $r_0$  – радиус пучка на входе области взаимодействия Fig. 3. Cross section of the helitron: a – for the described design with n = 1, number of lamellas 2; b – in the general case, for an operating mode with an azimuthal index n, number of lamellas 2n;  $U_m$  – RF field voltage between the lamellas;  $b_1$  – outer radius of the multiwire line;

 $b_2$  - inner radius of the screen;  $r_0$  - beam radius at the entrance of the interaction region

При работе гелитрона на высоких гармониках орбитальной частоты вращения электронов  $\omega_c$  (n > 1) в структуре многоламельной линии должны быть предусмотрены внутренние связки, соединяющие однопотенциальные ламели и обеспечивающие селекцию  $\pi$ -вида поперечной структуры волны (точно так же, как в магнетроне). Описанный выше экспериментальный макет гелитрона имел следующие параметры:  $b_1 = 1,9$  мм;  $b_2 = 4,0$  мм; длина области взаимодействия d = 320 мм; напряжение на аноде (рис. 1, поз. 3)  $U_a = 135$  В; напряжение между линией 7 и экраном  $8 - \Delta U = 650 - 1700$  В. Диапазон генерируемых частот составлял 1,40–2,07 ГГц. КПД  $\eta(f)$ по диапазону частот имел следующие значения: 1,40 ГГц – 7,2 %; 1,52 ГГц – 9 %; 1,80 ГГц – 6 %; 1,94 ГГц – 4,5 %; 2,00 ГГц – 7,5 %; 2,07 ГГц – 7,3 %. Режим работы прибора соответствовал отсутствию осаждения электронов на внутреннюю линию, т. е. это был режим без фазовой селекции электронов.

#### Математическая модель гелитрона

Безразмерные уравнения движения ансамбля N крупных частиц с номерами i, моделирующих электронный поток, в поле  $T_{n1i}$  моды многопроводной линии в экране имеют вид:

$$\begin{cases} \frac{dP_{zi}}{d\theta} = \frac{\gamma_i \beta_{\varphi i}^2}{r_i} - E_r + \beta_{zi} B_{\varphi} - \frac{D}{r_i}; \\ \frac{dP_{\varphi i}}{d\theta} = -\frac{\gamma_i \beta_{ri} \beta_{\varphi i}}{r_i} - \beta_{zi} B_r - E_{\varphi}; \\ \frac{dP_{zi}}{d\theta} = -\beta_{ri} B_{\varphi} + \beta_{\varphi i} B_r; \\ \frac{dr_i}{d\theta} = \beta_{ri}; \quad \frac{d\varphi_i}{d\theta} = \frac{\beta_{\varphi i}}{r_i}, \end{cases}$$
(1)

где  $0 \le z \le d$ ; *i* – номер электрона (крупной частицы),  $i = \overline{1,N}$ ;  $\gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1-\vec{\beta}_i^2}} = \sqrt{1+P_{ri}^2+P_{\phi i}^2+P_{zi}^2}$ ;  $\beta_i = v_i/c, \beta_{ri} = v_{ri}/c, \beta_{zi} = v_{zi}/c$ ; *c* – скорость света в пустоте;  $\theta_i = \omega t_i$ ;  $\omega$  – рабочая частота генератора;  $z = z'\omega/c = 2\pi z'/\lambda$ ; z' – длина вдоль оси;  $r = r'\omega/c = 2\pi r'/\lambda$ ; r' – радиус *i*-го электрона;  $\overline{P_i} = \gamma_i \overline{\beta_i}$  – импульс *i*-го электрона; D – нормированная разность потенциалов между линией (радиус  $b_1$ ) и экра-

ном (радиус  $b_2$ ),  $D = \frac{eU_0}{m_0c^2}$ ;  $m_0$  – масса покоя электрона;  $U_0 = \frac{\Delta U}{\ln\left(\frac{b_1}{b_2}\right)}$ ;  $\Delta U$  – разность потенциа-

лов между линией (радиус  $b_1$ ) и экраном (радиус  $b_2$ );  $b_1 = b'_1 k$ ;  $b_2 = b'_2 k$ ;  $k = \omega/c$ ;  $b'_1, b'_2$  – радиусы.

Начальные условия к системе (1):  $\varphi_i(0) = \frac{2\pi}{nN}$ ;  $\gamma(0) = \left[1 - \beta_{\varphi 0}^2 \left(1 + \frac{1}{q^2}\right)\right]^{-\frac{1}{2}}$ ;  $z_i(0) = 0$ ;  $P_{ri}(0) = 0$ 

=  $\gamma(0)\beta_{\phi 0}$ ;  $r_i(0) = \beta_{\phi i}(0)\frac{n}{S}$ ;  $\beta_{ri}(0) = 0$ ;  $\beta_{zi}(0) = \frac{\beta_{\phi i}(0)}{q}$ . Безразмерные составляющие синхронной компоненты поля  $T_{n1i}$  моды с круговой поляризацией имеют вид:

$$\begin{cases} E_{\varphi} = A_0 \frac{n}{r} \mathfrak{I}_n(r) \sin z \cos(\theta - n\varphi); \\ E_r = -A_0 \frac{d\mathfrak{I}_n(r)}{dr} \sin z \sin(\theta - n\varphi); \\ B_r = -A_0 \frac{n}{r} \mathfrak{I}_n(r) \cos z \sin(\theta - n\varphi); \\ B_{\varphi} = A_0 \frac{d\mathfrak{I}_n(r)}{dr} \cos z \cos(\theta - n\varphi), \end{cases}$$
(2)

где  $A_0$  – нормированное ВЧ-напряжение между соседними ламелями,  $A_0 = \frac{eU_m}{2m_0c^2}$ ;  $U_m$  – ВЧ-нап-

ряжение между соседними ламелями (рис. 3);  $\Im_n(r) = \frac{\binom{b_2^2 b_1}{r}^n - (rb_1)^n}{b_2^{2n} - b_1^{2n}}; \ b_1 = 2\pi b_1'/\lambda; \ b_2 = 2\pi b_2'/\lambda.$ 

Оптимизацию гелитрона проводили по КПД, который определяли по формуле

$$\eta(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{\gamma_0 - \gamma_i(d)}{\gamma_0 - 1}.$$
(3)

### Результаты расчета гелитрона

Расчеты гелитрона выполняли для конструкции, представленной на рис. 1, с многоламельной электродинамической системой колебания  $T_{n1l}$ . В табл. 1 показаны варианты оптимальных параметров гелитрона для разного количества ламелей. Режим фазовой селекции отражен в табл. 1 в виде значений параметров для различного числа ламелей с осаждением электронного потока на них.

 Таблица 1. Варианты оптимальных параметров гелитрона

 Table 1. Options for optimal helitron parameters

| Параметр /<br>Parameter | Значение параметра для числа ламелей $n$ / Parameter value for the number of lamellas $n$ |       |       |        |         |  |        |       |        |         |
|-------------------------|---|-------|-------|--------|---------|--|--------|-------|--------|---------|
|                         | С осаждением электронного потока  |       |       |        |         | Без осаждения электронного потока                |        |       |        |         |
|                         | на ламелях /  |       |       |        |         | на ламелях /                                     |        |       |        |         |
|                         | With electron flow deposition on lamellas   |       |       |        |         | Without electron flow deposition on the lamellas |        |       |        |         |
|                         | 1   | 2     | 4     | 16     | 96      | 1  | 2      | 4     | 16     | 96      |
| $b_1$                   | 0,031   | 0,065 | 0,140 | 0,6600 | 5,00000 | 0,01500  | 0,0510 | 0,120 | 0,6300 | 4,75000 |
| $b_2$                   | 0,070   | 0,150 | 0,550 | 1,3300 | 5,50000 | 0,12000  | 0,2400 | 0,550 | 1,3000 | 5,50000 |
| $A_0$                   | 0,001   | 0,002 | 0,001 | 0,0011 | 0,00005 | 0,00051  | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,00009 |
| $\beta_{\phi 0}$        | 0,055   | 0,068 | 0,060 | 0,0570 | 0,05700 | 0,04400  | 0,0600 | 0,060 | 0,0570 | 0,05300 |
| q                       | 1,300   | 1,400 | 1,400 | 1,3500 | 1,33000 | 1,17000  | 1,2000 | 1,400 | 1,3700 | 1,30000 |
| S                       | 1,030   | 1,040 | 1,000 | 1,0500 | 1,06000 | 1,03000  | 1,0200 | 1,000 | 1,0400 | 1,01000 |
| d                       | 2π  | 2π    | 3π    | 10π    | 6π      | 2π   | 4π     | 5π    | 10π    | 8π      |
| n                       | 0.200   | 0.360 | 0.410 | 0.2900 | 0.12000 | 0.08400  | 0.1000 | 0.071 | 0.0362 | 0.00800 |

На рис. 4 приведены варианты оптимальных параметров гелитрона для числа ламелей n = 4 с осаждением и без осаждения электронного потока на них и для числа ламелей n = 96 с осаждением электронного потока на них.



**Рис. 4.** Движение электронов в плоскостях rz и  $n\phi\theta$ :

a, b – для числа ламелей n = 4 без осаждения и с осаждением электронного потока на них;

c – для n = 96 с осаждением электронного потока на ламелях

**Fig. 4.** Movement of electrons in the rz and  $n\varphi\theta$  planes:

*a*, *b* – for the number of lamellas n = 4 without deposition and with deposition of the electron flow on them; c - for n = 96 with electron flow deposition on the lamellas

Приведенные результаты свидетельствуют об уникальных возможностях работы гелитрона на очень высоких гармониках орбитальной частоты электронов  $\omega_c$ : вплоть до n = 96 прибор имеет приемлемый КПД для генераторов малой мощности в режиме фазовой селекции электронов. Это открывает перспективы применения таких генераторов в миллиметровом диапазоне длин волн. Однако в данном диапазоне вместо высокочастотной многоламельной линии лучше использовать азимутально гофрированный стержень с глубиной продольных канавок  $\Delta r = \lambda/4$ , что наиболее эффективно в обеспечении теплового режима.

Следует отметить, что при  $n \sim 96$  область взаимодействия электромагнитного поля с электронным потоком приближается к плоской:  $b_1/b_2 \sim 1,1$ . Это соответствует в режиме токооседания

клинотрону О-типа с типичным для такого прибора КПД = 12 %. Однако у гелитрона два преимущества: эту область взаимодействия электронный поток проходит многократно (электроны вращаются по азимуту) и не требуется массивная магнитная система фокусировки. Результаты экспериментов для n = 1 в режиме отсутствия токооседания хорошо коррелируют с полученными на экспериментальном макете гелитрона данными. Это свидетельствует о приемлемой достоверности используемой модели гелитрона.

## Заключение

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует об уникальных возможностях работы гелитрона на очень высоких гармониках орбитальной частоты электронов: вплоть до n = 96 прибор имеет приемлемый КПД для генераторов малой мощности в режиме фазовой селекции электронов. Это открывает перспективы применения гелитронов в качестве генераторов малой мощности с возможностью электрической перестройки орбитальной частоты электронов в различных диапазонах длин волн, включая миллиметровый диапазон.

### Список литературы

- 1. Wotkins, D. A. The Helitron Oscillator / D. A. Wotkins, G. Wada // Proceedings of the IRE. 1958. Vol. 46, No 10. P. 1700–1712.
- 2. Кураев, А. А. Стартовые условия в генераторах Е-типа / А. А. Кураев, Б. Н. Романов, В. Н. Шевчик // Радиотехника и электроника. 1964. Т. 9, № 6. С. 983–993.
- Pantell, R. H. Small-Signal Analysis of the Helitron Oscillator / R. H. Pantell // IRE Trans. 1960. ED-7, No 1. P. 20–34.
- Nunn, W. M. Some Characteristics of Certain Electrostatically-Focused Devices / W. M. Nunn, J. E. Rowe // Proceedings of the IRE. 1962. Vol. 50, No 1. P. 110–121.
- 5. Wada, G. Design, Theory and Characteristics of the Helitron a New Type of Microwave Oscillator / G. Wada, R. H. Pantell // I.R.E. Wescon Convent. Rec. 1959. Vol. 3, No 3. P. 92–118.
- 6. Lindsay, P. A. Some General Properties of E-Type Devices / P. A. Lindsay, J. Caunter // Mikrowellen, Vortrage der Internationalen Tagung. 1960. Vol. 1. P. 224–241.
- Кураев, А. А. Сверхвысокочастотные приборы с периодическими электронными потоками / А. А. Кураев. Минск: Наука и техника, 1971. 312 с.
- 8. Генератор на циклотронном резонансе: пат. Респ. Беларусь № 11964; опубл. 11.07.2007 / А. А. Кураев, А. С. Рудницкий, А. К. Синицын.
- 9. Чернов, З. С. Методы фокусировки электронов в современных приборах СВЧ / З. С. Чернов // Радиотехника и электроника. 1958. Т. З, № 10. С. 1227–1235.
- 10. Карцев, В. П. Приключение великих уравнений / В. П. Карцев. М.: Знание, 1971. 317 с.
- 11. Викулов, И. Н. Вакуумная СВЧ-электроника в США. Состояние и тенденции развития / И. Н. Викулов, Н. И. Кучаева // Электроника: наука, технология, бизнес. 2007, № 5. С. 66–71.

### References

- 1. Wotkins D. A., Wada G. (1958) The Helitron Oscillator. Proceedings of the IRE. 46 (10), 1700–1712.
- Kurayev A. A., Romanov B. N., Shevchik V. N. (1964) Initial Conditions in E-type Generators. *Radio Engineering and Electronics*. 9 (6), 983–993 (in Russian).
- 3. Pantell R. H. (1960) Small-Signal Analysis of the Helitron Oscillator. IRE Trans. ED-7 (1), 20-34.
- 4. Nunn W. M., Rowe J. E. (1962) Some Characteristics of Certain Electrostatically-Focused Devices. *Proceedings of the IRE.* 50 (1), 110–121.
- 5. Wada G., Pantell R. H. (1959) Design, Theory and Characteristics of the Helitron a New Type of Microwave Oscillator. *I.R.E. Wescon Convent. Rec.* 3 (3), 92–118.
- 6. Lindsay P. A., Caunter J. (1960) Some General Properties of E-Type Devices. *Mikrowellen, Vortrage der Internationalen Tagung*. 1, 224–241.
- Kurayev A. A. (1971) *Microwave Devices with Periodic Electron Flows*. Minsk, Science and Technology. 312 (in Russian).
- 8. Kurayev A. A., Rudnitsky A. S., Sinitsyn A. K. (2007) *Cyclotron Resonance Generator*. Patent of the Republic of Belarus No 11964, Publ. 11.07.2007 (in Russian).
- 9. Chernov Z. S. (1958) Methods of Focusing Electrons in Modern Microwave Devices. *Radio Engineering* and Electronics. 3 (10), 1227–1235 (in Russian).

10. Kartsev V. P. (1971) The Adventure of Great Equations. Moscow, Znanie Pabl. 317 (in Russian).

11. Vikulov I. N., Kuchaeva N. I. (2007) Vacuum Microwave Electronics in the USA. Status and Development Trends. *Electronics: NT Electronics: Science, Technology, Business B.* (5), 66–71 (in Russian).

### Вклад авторов

Авторы внесли равный вклад в написание статьи.

## Authors' contribution

The authors contributed equally to the writing of the article.

#### Сведения об авторах

**Кураев А. А.,** д-р физ.-мат. наук, проф., проф. каф. информационных радиотехнологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Матвеенко В. В., канд. физ.-мат. наук, доц., доц. каф. вычислительных методов и программирования Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

#### Адрес для корреспонденции

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 6 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Тел.: +375 17 293-89-56 E-mail: kurayev@bsuir.by Кураев Александр Александрович

#### Information about the authors

**Kurayev A. A.,** Dr. of Sci. (Phys. and Math.), Professor, Professor at the Information Radiotechnologies Department of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

**Matveyenka V. V.,** Cand. of Sci., Associate Professor, Associate Professor at the Computational Methods and Programming Department of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

### Address for correspondence

220013, Republic of Belarus, Minsk, P. Brovki St., 6 Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Tel.: +375 17 293-89-56 E-mail: kurayev@bsuir.by Kurayev Alexander Alexandrovich